PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10239502 A

(43) Date of publication of application: 11 . 09 . 98

(51) Int. CI

G02B 1/11 B32B 7/02 C08K 3/36

(21) Application number: 09054026

(22) Date of filing: 21 . 02 . 97

(71) Applicant:

OIKE IND CO LTD

(72) Inventor:

SUZUKI YUJI

(54) ANTIREFLECTION MATERIAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an antireflection material, particularly an antireflection film, excellent in antireflection effect, scratch resistance and transparency, at a low cost, by forming a plurality of resin layers on base material, and specifying the refractive indexes of the adjacent resin layers out of the resin layers.

SOLUTION: Two or more resin layers are formed on the base material formed of an organic polymer film with high transparency such as cellulose triacetate, and the refractive indexes of two adjacent layers out of these

resin layers are made different by 0.01 or more. It is desirable that resin containing fine grain of silica or the like is used for one layer out of the resin layers. When the resin layers formed on the base material are resin layers A-D in order from the base material side, for instance, the resin layer B is made lower in the refractive index than the resin layer A, the resin layer C is made higher in the refractive index than the resin layer B, and the resin layer D is made lower in the refractive index than the resin layer C so that the refractive indexes of the adjacent resin layers are different by 0.01 or more. Reflection can thereby be suppressed efficiently.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-239502

(43)公開日 平成10年(1998)9月11日

(51) Int. Cl. 6	識別記号	F I		
G02B 1/	/ 11	G02B	1/10	A
B32B 7/	/02 103	B32B	7/02	103
C08K 3/	/36	C08K	3/36	

. 4		審査請求	未請求 請求項の数4 FD (全5頁)		
(21)出願番号	特願平9-54026	(71)出願人	000235783 尾池工業株式会社		
(22)出願日	平成9年(1997)2月21日		京都府京都市下京区仏光寺通西洞院西入木 賊山町181番地 鈴木 裕二 京都府京都市伏見区竹田向代町125番地 株式会社尾池開発研究所内		
		(72)発明者			

(54) 【発明の名称】反射防止材

(57) 【要約】

【課題】 反射防止効果、耐スクラッチ性、透明性などに優れた反射防止材を提供する。

【手段】 基材上に、少なくとも2層の樹脂層を形成したもので、これらの樹脂層のうちで少なくとも隣接する2層の樹脂層が、屈折率において0.01以上異なる屈折率を有したものである樹脂層で構成されている樹脂層である。

【特許請求の範囲】

基材上に、少なくとも2層以上の樹脂層 【請求項1】 を形成し、その樹脂層のうち、少なくとも隣接する2層 の樹脂層の屈折率が少なくとも0.010以上異なるこ とを特徴とする反射防止材。

1

【請求項2】 樹脂層のうち少なくとも1層に、シリカ 等の微粒子を含有することを特徴とする、請求項1記載 の反射防止材。

【請求項3】 樹脂層が、熱硬化性樹脂、あるいは電離 放射線硬化性樹脂から形成されるハードコート性樹脂層 であることを特徴とする、請求項1、請求項2記載の反 射防止材。

【請求項4】 基材が、有機高分子フイルムである請求 項1、請求項2、請求項3記載の反射防止材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、反射防止材に関し て、特にフラットパネルディスプレイ、ディスプレイ画 面が透視できる若しくは、ペン入力タイプのタッチパネ ル等の表面基材に適した反射防止フィルム等の反射防止 20 材に関する。

[0002]

【従来の技術】近年のCRTや、フラットパネルディス プレイ画面への、外光の映り込み、空気層との界面で生 じる反射光が非常に問題となり画面を見難いものにして いた。このため基材表面に、外光の反射防止のために、

(1) 単層、または、多層の無機蒸着層を形成し反射防 止をする方法や、(2)シリカ等の微粒子を含有した、 マットコーティングを施す方法等が知られている。

(1) の方法については、反射防止性能としては十分で 30 あるが、製造工程が複雑であり、またコストも非常に高 く耐スクラッチ性も劣る。基材上にハードコート層を形 成し、その後無機蒸着層を形成すれば耐スクラッチ性は 向上はするが、十分ではない。(2)の方法についてパ インダーとしてハードコート樹脂を使用すれば耐スクラ ッチ性のある膜を形成することが出来るが、十分な反射 防止性能を付与するためには、微粒子を多量に添加しな ければならない。従って反射防止性能が次第に向上する に従い、透過性が低下していく。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明は、反射 防止効果、耐スクラッチ性、透明性に優れた反射防止 材、特に反射防止フィルムを低コストで提供することを 目的とするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】従来技術の問題を解決せ んとする本発明は、基材上に、少なくとも2層以上の樹 脂層を形成し、その樹脂層のうち、少なくとも隣接する 2層の樹脂層の屈折率が0.01以上異なることを特徴 とするものである。特に、樹脂層のうち、1層に微粒子 50 く、1分子中に2個以上のアクリロイル基を有し、3次

を含有させたものを用いると、防眩性と、反射防止性を 兼ね備えた反射防止材が得られ、さらに、樹脂層とし て、ハードコート樹脂層を用いることにより、耐スクラ ッチ性に優れた反射防止材が得られる。

[0005]

【発明の実施態様】本発明に用いる基材としては、特に は制限はなく、ガラスや有機高分子フイルムの様に透明 性に優れたものであればよい。加工適性や用途的に考え れば、高い透明性を有する有機高分子フィルムを使用す ることが好ましく、例えば三酢酸セルロース、アセテー ト等のセルロース系樹脂や、ポリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂 や、ポリメチルメタクレート等のアクリル系樹脂や、ポ リカーボネート樹脂類等の、有機高分子フィルムを使用 することが好ましい。

【0006】本発明に於ける樹脂層は、透明性に優れた 樹脂からのものであれば特に制限されるものではない。

基材上に形成される樹脂層を、例えば基材側から順に 樹脂層 (A) 樹脂層 (B) 樹脂層 (C) 樹脂層 (D) と すると、樹脂層(B)は樹脂層(A)より屈折率が低 く、樹脂層(C)は樹脂層(B)より屈折率が高く、樹 脂層(D)は樹脂層(C)より屈折率が低くすると、効 率的に反射をおさえることが出来る。これらの屈折率の 高い、低いの表現で、屈折率が0.01以上の差がある 場合において本発明の効果が顕著となる。さらに、樹脂 層のうち少なくとも1層をシリカ等の微粒子を含有する 樹脂から形成したものであってもよい。

【0007】基材(フィルム)上に形成されるこれらの 樹脂層は、用途的に考えれば、ガラス基板上で硬化した 場合に、鉛筆硬度がH以上のハードコート樹脂層である ことが望ましい。このようなハードコート樹脂層を形成 するハードコート樹脂としては、主として熱硬化型樹 脂、若しくは電離放射線型樹脂が挙げられる。中でも作 業環境性、生産性の点で電離放射線型樹脂が好ましい。 電離放射線硬化型樹脂は、少なくとも電子線若しくは紫 外線照射により硬化される樹脂を含有する塗料から形成 される。具体的には、光重合性プレポリマー、光重合性 モノマー、光重合開始剤を含有し、さらに必要に応じて 増感剤、非反応性樹脂、レベリング剤等の添加剤、溶剤 40 を含有するものである。光重合性プレポリマーは、その 構造、分子量が、電離放射線型硬化型塗料の硬化に関係 し、硬度、屈折率、耐クラック性等の特性を定めるもの である。光重合性ポリマーは骨格中に導入されたアクリ ロイル基が電離放射線照射されることにより、ラジカル 重合するタイプが一般的である。ラジカル重合により硬 化するものは硬化速度が速く、樹脂設計の自由度も大き いため、特に好ましい。

【0008】光重合性プレポリマーとしては、アクリロ イル基を有するアクリル系プレポリマーが、特に好まし

元網目構造となるものである。アクリル系プレポリマー としては、ウレタンアクリレート、メラミンアクリレー ト、ポリエステルアクリレート等が使用できる。光重合 性モノマーは、高粘度の光重合性プレポリマーを希釈 し、粘度を低下させ、作業性を向上させるため、また、 架橋剤として塗膜強度を付与するために使用される。ま た、光重合性モノマーの混合量が多くなると塗膜は必要 以上に硬くなるため、所望の硬度、あるいは所望の可と う性が得られるよう、混合割合は選択するとよい。例え ば、本発明の反射防止フィルムを曲げる用途に使用する 場合は、可とう性に優れた、熱硬化性、熱可塑性アクリ ル樹脂、エポキシ樹脂等の非反応性樹脂を混合すること により、硬度を調節することが出来る。このようなハー ドコート樹脂から形成されるハードコート層の屈折率を 調整するにはいくつかの方法が考えられる。高屈折率に 調製する場合には、(1)一般的な光重合性ポリマー、 光重合性モノマーの中から、分子中に環状構造を持つな ど、構造的に比較的屈折率の高いものを使用する(2) 硫黄化合物等の高屈折化合物を共重合、付加重合等によ り光重合性プレボリマーや、光重合性モノマーに導入、 またはアクリル化したものを使用する(3)硫黄化合物 等の高屈折材料を、非反応性樹脂として使用する、等の 方法がある。

【0009】低屈折率に調製する場合には、(4)一般 的な光重合性ポリマー、光重合性モノマーの中から、構 造的に比較的低屈折率のものを使用する(5)フッ素化 合物や珪素化合物、硼素系化合物等の低屈折材料を、共 重合、付加重合等により、光重合性プレポリマー、光重 合性モノマーに導入したもの、またはアクリル化したも のを使用する(6)フッ素化合物や珪素化合物、硼素化 30 合物等の低屈折材料を、非反応性樹脂として使用する、 等の方法がある。また、前記したように、隣接する2層 の樹脂層の屈折率の差が、0.010より少なければ、 反射率が0.5%程度以下しか低下せず、実質的に反射 防止効果が期待できない場合が多い。これらの方法によ り、硬度、屈折率等を考慮しながら、ハードコート樹脂 を設計する。

【0010】形成される樹脂層の膜厚としては、特には 制限はないが、耐スクラッチ性から考えると、樹脂層の うち1層は、好ましくは、 $1 \mu m \sim 30 \mu m$ 、さらに好 40ましくは $2\mu m \sim 5\mu m$ に設定される。その他の樹脂層 は反射率の最低値が、λ=380nm~780nmとな る膜厚に設定することが好ましい。電離放射線型樹脂を 用いた場合の樹脂層の形成方法としては、電離放射線型 塗料を、通常の塗布方法、例えば、パー、ブレード、ス ピン、スプレー等のコーティングで行うことができる。 電離放射線硬化塗料に電子線あるいは紫外線を照射して 硬化する場合、酸素の存在及び塗膜の厚さが、硬化と密 接に関係する。電離放射線が照射されて発生したラジカ ルは酸素を補足するため、硬化を抑制してしまう。この 50 にて塗布し、溶剤を乾燥除去後、電離放射線を0.2

ため、塗膜の厚さが薄いと、塗膜体積に占める表面積が 大きくなり、空気中の酸素により硬化阻害を受けやす い。このような硬化阻害を防止するため、N2ガス等の 不活性ガス下で照射を行うと良い。

【0011】また、多層に電離放射線硬化樹脂層を積層 するには、各層間の密着がポイントとなる。そこで、本 発明では、電離放射線樹脂をメイヤーパーで塗布し、電 離放射線照射による硬化を、半硬化の状態で止め、次の 層を塗布し、この層も同様に半硬化で止め、これを繰り 返して、最終的に電離放射線照射により完全に硬化させ る方法とった。この方法で硬化させると、樹脂を各層間 で強力に密着させることができる。本発明において、反 射防止効果としては後記する反射率が3%以下、好まし くは2.5%以下のものであり、透過率としてはおなじ く85%以上好ましくは88%以上のものである。かか る反射防止効果と透過率を有する反射防止材が本発明に よって経済的に、生産性よくえることができる。

[0012]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に詳しく説明 20 するが、これら実施例に限定されるものではない。 (以 下、部は重量部を示す。)

** 実施例 1

厚さ188μmのポリエステルフィルム上に、ビスフェ ノールA型アクリレート70部、硫黄含有アクリレート 30部、ベンソフェノン系光開始剤3部、アミン系増感 剤3部からなり、硬化後の屈折率が1.560となる電 離放射線硬化型樹脂塗料(A)106部に、溶剤200 部を添加したものをメイヤーパーにて塗布し、溶剤を乾 燥除去後、電離放射線を0.2~0.5秒照射し、半硬 化させタックをとり、厚さが4μmの第1層目を形成す る。その後、シリコン系アクリレート100部、ベンゾ フェノン系光開始剤3部、アミン系増感剤3部からな り、硬化後の屈折率が1.470となる電離放射線硬化 樹脂塗料 (B) 106部に、溶剤3000部を添加した ものをメイヤーパーにて塗布し、溶剤を乾燥除去後、電 離放射線を1~2秒照射し、完全に硬化させ、0.09 μmの第2層を形成した。

[0013] **実施例2

厚さ188μmのポリエステルフィルム上に、電離放射 線硬化型樹脂塗料 (A) 106部に溶剤200部を添加 したものをメイヤーバーにて塗布し、溶剤を乾燥除去 後、電離放射線を0.2~0.5秒照射し、半硬化させ タックをとり、厚さが4μmの第1層目を形成する。そ の後、電離放射線硬化樹脂塗料 (B) 106部に、溶剤 3000部を添加したものをメイヤーパーにて塗布し、 溶剤を乾燥除去後、電離放射線を0.2~0.5秒照射 し、半硬化させタックをとり、0.09μmの第2層を 形成する。その後、電離放射線硬化型樹脂塗料 (A)·1 06部に溶剤3000部を添加したものをメイヤーバー

5

0.5 秒照射し、半硬化させタックをとり、 0.09μ mの第3層目を形成する。その後、シリコン系アクリレ ート70部、フッ素系シリコンアクリレート30部、ベ ンソフェノン系光開始剤3部、アミン系増感剤3部から なり、硬化後の屈折率が1.45となる電離放射線硬化 樹脂塗料(C)106部に、溶剤3000部を添加した ものをメイヤーパーにて塗布し、溶剤を乾燥除去後、電 離放射線を1~2秒照射し、完全に硬化させ、0.09 μmの第4層目を形成した。

[0014]**実施例3

厚さ188μmのポリエステルフィルム上に、電離放射 線硬化型樹脂塗料 (A) 106部に、平均粒径4.5μ mのシリカ 0. 5 部を添加してなる電離放射線硬化型樹 脂塗料 (D) 106.5部に溶剤200部を添加したも のをメイヤーバーにて塗布し、溶剤を乾燥除去後、電離 放射線を0.2~0.5秒照射し、半硬化させタックを とり、厚さが 4μ mの第1層目を形成する。その後、電 離放射線硬化樹脂塗料(B)106部に、溶剤3000 部を添加したものをメイヤーパーにて塗布し、溶剤を乾 せ、0.09μmの第2層目を形成した。

【0015】**比較例1

厚さ188μmのポリエステルフィルム上に、電離放射 線硬化型樹脂塗料(A)106部、に溶剤200部を添 加したものをメイヤーバーにて塗布し、溶剤を乾燥除去 後、電離放射線を1~2秒照射し、完全に硬化させ、厚 さが4μmハードコート層を形成した。

【0016】**比較例2

厚さ188μmのポリエステルフィルム上に、電離放射 線硬化型樹脂塗料 (A) 106部に、溶剤200部を添 30 加したものをメイヤーバーにて塗布し、溶剤を乾燥除去 後、電離放射線を0.2~0.5秒照射し、半硬化させ タックをとり、厚さが4μmの第1層目を形成する。そ の後、電離放射線硬化型樹脂塗料 (A) 106部に、溶 剤3000部を添加したものをメイヤーパーにて塗布 し、溶剤を乾燥除去後、電離放射線を、1~2秒照射 し、完全に硬化させ、0.09μmの第2層目を形成す る。

【0017】**比較例3

厚さ188μmのボリエステルフィルム上に、電離放射 40 く 線硬化型樹脂塗料 (A) 1 0 6 部に、溶剤 2 0 0 部を添 加したものをメイヤーバーにて塗布し、溶剤を乾燥除去

後、電離放射線を0.2~0.5秒照射し、半硬化させ タックをとり、厚さが4μmの第1層目を形成する。そ の後、ピスフェノールA型アクリレート80部、硫黄含 有アクリレート20部、ペンゾフェノン系光開始剤3 部、アミン系増感剤3部からなり、硬化後の屈折率が 1. 551となる電離放射線硬化型樹脂塗料(E)10 6部に、溶剤3000部を添加したものをメイヤーバー にて塗布し、溶剤を乾燥除去後、電離放射線を、1~2 秒照射し、完全に硬化させ、0.09μmの第2層目を 10 形成する。

【0018】**比較例4

厚さ188μmのポリエステルフィルム上に、電離放射 線硬化型樹脂塗料 (D) 106.5部に、溶剤200部 を添加したものをメイヤーパーにて塗布し、溶剤を乾燥 除去後、電離放射線を1~2秒照射し、完全に硬化さ せ、厚さが4µmのハードコート層を形成する。

【0019】**比較例5

厚さ188μmのポリエステルフィルム上に、電離放射 線硬化型樹脂塗料 (A) 106部に平均粒径4.5μm 燥除去後、電離放射線を1~2秒照射し、完全に硬化さ 20 のシリカ6部を添加してなる電離放射線硬化型樹脂塗料 (F) 112部に溶剤を200部を添加したものをメイ ヤーパーにて塗布し、溶剤を乾燥除去後、電離放射線を $1 \sim 2$ 秒照射し、完全に硬化させ、厚さが 4μ mのハー ドコート層を形成した。

> [0020] 実施例1、2、3及び比較例1、2、3、 4、5で得られたハードコートフィルムについて、以下 の評価を行いその結果を表1に示した。

(1)透過率

分光光度計UV-3100PC(島津製作所)を用い5 50 nmの光線透過率を測定した。単位は%である。

(2) 反射率

分光光度計UV-3100PC(島津製作所)を用い5 50 nmの光線反射率を測定した。単位は%である。

(3) 鉛筆硬度

JIS k5400に準じて測定した。

(4) 耐スチールウール性

スチールウール#0000にてコート面を擦り、傷の付 き具合を判定する

C:傷が付 B:やや傷が付く A:傷が付かない

[0021]

表1

	透過率	反射率	鉛筆硬度	耐スチーハウール 性
実施例1	890	2. 5	3 H	A
実施例 2	90.5	1. 0	3 H	A
実施例3	90.0	1. 5	3 H	A
比較例1	87. 0	4. 7	3 H	A
比較例 2	87. 0	4. 7	3 H	A
比較例3	87. 3	4. 3	3 H	A
比較例4	85. 0	3. 7	3 H	A
比較例 5	70.0	2. 5	3 H	A

[0022]

【発明の効果】以上の実施例からも明らかなように、本 発明により作製された反射防止フィルムは、反射防止機 能の役目を果たし、かつ透明性、耐スクラッチ性に優れ たものである。